# スルファミン酸を用いる均質沈殿法による硫酸鉛の結晶成長

## 鈴木 幸彦<sup>®</sup>, 鎌田 仁\*

(1984 年 12 月 19 日受理)

スルファミン酸溶液を用いる均質沈殿法により硫酸鉛沈殿を生成させ、その沈殿粒子の形態について スルファミン酸濃度と反応時間との関係で、光学顕微鏡、走査電子顕微鏡、粉末X線回折法により結晶 の成長について観察、解析した.これから、沈殿粒子の形態は、反応の初期には鋭角 75°のひし形薄 層板状結晶が生成する.沈殿反応の進行と共に 75°角面の長軸 ao 軸に沿って成長し、105°角面の短 軸 bo 軸の成長が遅いため六角薄層板状となり、次いで co 軸に沿って 75°角面が山形になるような階 段層状成長が進み、長方八面体となり結晶化が完成する.この結晶は、ち密でけんろうである.層状成 長の基本は、結晶表面のキンクからひし形結晶であると考えられる.結晶の成長からは、(002)から (102)、(303)、(210)を経て (102) 面となり、平面体形から立体面形に徐々に変形している.ひ し形結晶からの成長は、ao 軸方向が大きく、次いで co 軸方向となる.

# 1緒 言

硫酸鉛沈殿の結晶粒子の形態は、ひし形、中央のふく らんだ棒状、X字形、それが枝分かれした樹枝状など、 いろいろな形のものが、沈殿剤の種類や濃度、熟成方法 などによって生成することが報告されている<sup>1)~7)</sup>.又、 一度生成したX字形などの結晶形は不安定なため、より 安定な直方体の結晶形に変形するなども報告<sup>3)</sup>されてい る.更に希薄溶液から生成するひし形板状結晶は、電子 回折像の解析から底面が(001)と(100)の2種が存 在すると述べられている.しかしこれからX字形や直方 体形結晶への移行については明確にされていない.

著者らは、このうちひし形板状結晶から直方体形への 結晶形移行について解明するために、スルファミン酸の 加水分解によって生成した硫酸イオンが直ちに反応して いく均質沈殿法(以下 PFHS 法と略記)により、硫酸 鉛沈殿の生成反応を行い、沈殿粒子の大きさと形を光学 顕微鏡で、粒子表面の状態を走査電子顕微鏡により写真 撮影し、結晶面の成長は粉末X線回折装置により回折図 形を求め検討した。そして、スルファミン酸濃度と反応 時間との関係で、これらの結晶の形態変化を観察し、結 晶の成長機構について解析した。

これによって,水溶液中の鉛イオンを硫酸塩として沈 殿分離するための沪過が容易な,大きくち密でけんろう な結晶の生成条件を検討した.

\* 山形大学工学部応用化学科 : 992 山形県米沢市城 南 4-3-16

## 2 実 験

#### 2•1 試 薬

試薬は, すべて特級品を使用した.

鉛イオン溶液:硝酸鉛 33.12g を 20°C において水 に溶解して 11 とし、0.1M 溶液を調製した. 正確な 濃度は、実験の都度 EDTA 標準液により標定して求め た.

スルファミン酸溶液: スルファミン酸の 9.709gを 20°C で水に溶解して 11 とし, 0.1M 溶液とした.

#### 2-2 測定装置

光学顕微鏡:オリンパス光学製, MF 型金属顕微鏡, 透過光線により,200 倍で写真撮影した.

走査電子顕微鏡:日立製, S-415型, 金イオンコーティング, 1000~5000 倍で写真撮影した.

粉末X線回折装置:理学電機製, RAD-rA, Cu K<sub>α</sub>線 を用い, 40 kV, 100 mA で回折測定した.

#### 2•3 実験装置

反応装置は、等温かき混ぜ式の箱型空気浴槽で、加熱 方式は空気浴槽中に設置した赤外線ランプ(250W)4 個で行い、槽中の温度検出は測温抵抗体を用い、2位置 制御器で調節し、反応温度を100°Cに保った。反応溶 液の温度検出は熱電対で行った。反応溶液のかき混ぜは 槽内で毎分60回の水平往復運動を行う振り混ぜ機上に 反応器を設置して行った。反応器は、容量250mlの肉 厚試薬瓶を用い、これに耐圧処置を施して用いた。

#### 2•4 実験方法

実験は、反応装置内の温度が設定値に達してから、反

BUNSEKI KAGAKU

応溶液を入れた反応器を振り混ぜ機上に6個(反応時間 ごと)同時に設置した後,0.5~6時間かき混ぜ反応さ せた・一定の反応時間ごとに,順次反応器を槽内より取 り出し,冷凍庫で急冷し,反応を停止させた・停止後の 反応溶液は,磁製沪過るつぼ (No.3G)で沪過した. 沪液は,キレート滴定による未反応鉛イオンの分析に用 いた・沈殿粒子は,沪過中にるつぼより一部とり,光学 顕微鏡並びに走査電子顕微鏡による形態観察と写真撮影 に用いた・沪過後の沈殿粒子は乾燥 (110°C)後,X線 回折測定による結晶面の成長解析に用いた.

#### 2-5 沈殿生成法 (PFHS 法<sup>8)~14)</sup>)

反応器に、0.1 M 鉛イオン溶液を 10 ml ひょう取し、 これに 0.1 M スルファミン酸溶液 10~50 ml を添加し、 水を加えてそれぞれ全量 60 ml としたもの を 反応溶液 として、沈殿生成反応を行った.溶液濃度は、鉛イオン 濃度 16.7×10<sup>-3</sup> M、スルファミン酸濃度 (16.7~83.5) ×10<sup>-3</sup> M で、等モルから5 倍モル反応となる.

反応溶液の調製は、鉛イオン溶液、スルファミン酸溶液、純水をそれぞれ 20°C において所定量 を 反応瓶にひょう取して行った.

## 3 結果並びに考察

## 3-1 硫酸鉛沈殿の生成率

PFHS 法による 硫酸鉛沈殿の 生成状態は, スルファ ミン酸溶液の 加水分解が 律速 となるため, Fig. 1 に 示すように, 未反応鉛イオン 濃度 [Pb<sup>2+</sup>] と初期濃度



Fig. 1 Effect of concentrations of sulfamic acid solution on the formation of lead sulfate precipitate

Concentration of sulfamic acid :  $\bigcirc 16.7 \times 10^{-3} \text{ M}$ ,  $\bigcirc 33.3 \times 10^{-3} \text{ M}$ ,  $\triangle 50.0 \times 10^{-3} \text{ M}$ ,  $\triangle 66.7 \times 10^{-3} \text{ M}$ ,  $\bigcirc 83.5 \times 10^{-3} \text{ M}$ ;  $[Pb^{2+}]$ ,  $[Pb^{2+}]_0$ : See text [Pb<sup>2+</sup>]。より求めた沈殿生成率 (1-[Pb<sup>2+</sup>]/[Pb<sup>2+</sup>]。) は、スルファミン酸濃度が (16.7~83.5)×10<sup>-3</sup> M にお いて反応時間が各濃度ごとに 6~2 時間まで直線的に上 昇する.ここで、等モルから2倍モル反応までは、スル ファミン酸溶液の加水分解反応が十分に進まないため、 沈殿生成率が 90% 以下で沈殿反応が十分行われていな いことを示している.

#### 3-2 硫酸鉛沈殿粒子の結晶成長

3-2-1 沈殿粒子の光学顕微鏡並びに 走査電子顕微鏡 観察 スルファミン酸濃度 33.3×10⁻³ M のときの沈 殿粒子の結晶形の経時変化を光学顕微鏡(以下 OM と 略記)により観察した結果を、一例として Fig. 2 a~e に示す. 0.5 時間 a ではひし形薄層板状結晶が生成し, 1時間bになると六角薄層板状となり,更に2時間c,4 時間 d, 6時間 e と反応が経過するに従って六角薄層板 状結晶が肉厚となり, 直方体形結晶に順次変わりながら 成長している.スルファミン酸濃度が 50.0×10-3 M 以 上になると a~e の結晶形を経て Fig. 2f (スルファミ ン酸濃度 66.7×10-3 M) に示された 直方体形結晶とな り、スルファミン酸濃度が高くなるに従って、その直方 体形結晶の形成が早くなってくることが分かった. この 事実は,希薄溶液から生成した結晶の成長には,新たに 生成する硫酸鉛分子が用いられるため、新たな結晶核の 発生が少なく、結晶は平面体形から立体形に大きく成長 していくことを示している.これは、反応時間が2時間 以上になると c~e の沈殿粒子中に a, b のような微細 結晶や 平板結晶が 認められなくなることから 推察 でき る.この成長過程は,沈殿生成率の上昇期間に行われる.



Fig. 2 Optical micrographs of the particles of lead sulfate precipitate

Concentration of sulfamic acid and reaction time are: a)  $16.7 \times 10^{-3}$  M, 0.5 h; b)  $16.7 \times 10^{-3}$  M, 1.0 h; c)  $16.7 \times 10^{-3}$  M, 2.0 h; d)  $16.7 \times 10^{-3}$  M, 4.0 h; e)  $16.7 \times 10^{-3}$  M, 6.0 h; f)  $66.7 \times 10^{-3}$  M, 4.0 h.

これらの結晶の表面を走査電子顕微鏡(以下 SEM と 略記) で観察すると、ひし形薄層板状結晶 Fig. 3a は 単層ではなく、多層構造になっており、Fig. 3b(1時 間後) は六角板状結晶への成長が進行している状態を示 しており、ひし形板状結晶のりょうが連続した波形の二 重,三重のステップが認められる.Fig. 3c(2 時間後) は六角板状に成長した状態を示し, Fig. 3d (6時間後) はcから成長が進み肉厚板状から直方体形の八面体にな ったことを示している. このように, 沈殿生成反応が進 むに従って,ひし形板状から六角薄層板状を経過して肉 厚でち密、けんろうな立体的結晶になるのは、 Fig. 3e 並びにfにみられるように結晶表面上と内部に多くのス テップとキンク, 骸晶, 二次元核の生成によるステップ とキンクがそれぞれ形成され、硫酸鉛分子が生成される と直ちにそれぞれのステップのキンクに取り込まれ、単 相を形成し、次々と層状成長を繰り返しながら多層を形 成するためと考えられる.





**3-2-2 沈殿粒子の粉末 X 線回折測定**本実験で得られた硫酸鉛沈殿粒子の結晶系は、粉末 X 線回折測定の結果から斜方晶系に属することが分かった.格子定数,  $a_0=8.480, b_0=5.398, c_0=6.958$ から算出したミラー指数  $(hkl)^{15}$ を用い、沈殿粒子の形態を結晶面の成長から解析した.沈殿粒子の粉末 X 線回折図形の一例を Fig. 4 に示す.スルファミン酸濃度が 希薄な 場合と反応時間の短い場合 (スルファミン酸濃度が高いとき)の最大 ピークは、f のように (002) 面に表れ、板状結晶が生成している. 沈殿生成反応が 進むに 従って 最大ピーク は、g の (102), h の (303), i の (210), j の





Concentration of sulfamic acid and reaction time are: a)  $16.7 \times 10^{-3}$  M, 6.0 h; b)  $33.3 \times 10^{-3}$  M, 6.0 h; c)  $50.0 \times 10^{-3}$  M, 4.0 h; d)  $50.0 \times 10^{-3}$  M, 5.0 h; e)  $50.0 \times 10^{-3}$  M, 6.0 h; f)  $66.7 \times 10^{-3}$  M, 0.5 h; g)  $66.7 \times 10^{-3}$  M, 2.0 h; h)  $66.7 \times 10^{-3}$  M, 3.0 h; i)  $66.7 \times 10^{-3}$  M, 5.0 h; j)  $66.7 \times 10^{-3}$  M, 6.0 h.

(102) 面と変わり,結晶形が Fig. 2 に示したように ひし形薄層板状から六角板状,直方体形へとそれぞれの 結晶面の成長によって変形しながら大きく,ち密でけん ろうな結晶になっていく様子を示している.又,スルフ ァミン酸濃度が高くなるに従って,(102)~(303)面へ の移行が早くなり,結晶が急速に厚くち密になることを 示している.更に,a,bは,スルファミン酸濃度が低 い場合で,fの回折図形を経ておりhの移行前を示して いる.c~eは,h~iと同様に移行が行われている.な お,スルファミン酸濃度が 83.5×10<sup>-3</sup> M の場合もf~ jと同様の回折図形を示したが,(303)面は2時間で表 れている.

3-2-3 硫酸鉛沈殿の結晶成長様式 ひし形薄層板状 結晶から六角薄層板状結晶,六角肉厚板状結晶を経て直 方八面体形結晶 へと 変形する 結晶成長様式は, Fig. 5

報 文

BUNSEKI KAGAKU





Fig. 5 Crystal growth of the particles of lead sulfate precipitate

(a) Thin layer plate lozenge,
(b) Thin layer plate hexagonal crystal,
(c) Thick plate hexagonal crystal,
(d) Octahedron crystal,
(e) Rectangular octahedron crystal

の  $a \sim e$  のようである. すなわち, a の 75° 角面の  $a_0$ 軸方向に成長が行われ, bの六角薄層板状結晶が生成す る. bから  $c_0$  軸方向に階段層状成長が行われた六角薄 層板状結晶は, 肉厚化しcとなる. 更に階段層状成長が  $a_0$  軸に沿って  $b_0$  軸の中心に向かって山形状に進みdが 生成する. これは更に結晶化が進み,  $c_0$  軸の成長が行わ れ eの直方八面体形となる. そして結晶化が完成する.

従って,結晶成長は, ao 軸方向に大きく,次いで co 軸 方向で, bo 軸方向は沈殿生成反応の初期段階において大 きく,その後は比較的小さい.これは, ao 軸方向に沿っ たりょうは滑らかであるが, bo 軸方向に沿ったりょうに は成長跡の波形が認められ, co 軸に沿っては成長面上に キンクの波形 (ひし形の角面)が階段層状に認められる ことから分かる.

## 4 結 論

生成する硫酸イオンが直ちに鉛イオンと反応して硫酸 鉛沈殿を生成する PFHS 法による結晶形は, スルファ ミン酸濃度と反応時間が大きくなるに従って, ひし形薄 層板状から *a*o 軸方向の成長により六角薄層板状を経て *c*o 軸方向の成長による六角肉厚板状となり, 次いで直方 八面体形に徐々に成長しながら変形し, 結晶化が完成す る.

結晶の成長過程は, OM と SEM によればゆっくり した階段層状成長であり, 結晶表面のステップ, キン ク, 骸晶の生成状況から, 結晶の基本形はひし形板状結 晶と考えられる.又粉末X線回折測定によれば, 硫酸鉛 沈殿粒子の結晶系はいずれも斜方晶系に属している.結 晶形の変形は, X線回折図形における最大ピークの出現 状況とミラー指数から, 結晶面の成長によることが分か った.

ひし形薄層板状結晶が直方体形とX字形へと変わるの は、電子回折像の解析から、格子配列が前者は碁盤目状 (001) 面、後者は錯列状 (100) 面による晶相によって 成長するためと考えられている<sup>3)</sup> が、本実験においては (001), (100) 面のピークが 観測されなかった.むし ろ, (002) 面の碁盤目状成長面 が 直方体形へ、錯列状 成長面がX字形に変形していくと考えられる.

更に、本実験で得られたいろいろな結晶形は、沈殿生 成反応が不十分であるとひし形板状、六角板状で、十分 反応が進むと直方八面体形結晶が生成する(3倍モル反 応以上で4時間以内)ことが分かった.

これから,鉛イオンを水溶液から効果的に沈殿分離す るためには,十分な沈殿生成反応を行わせると結晶化が 完成して,均一形で,大きくち密でけんろうな沪過が容 易である直方八面体結晶が得られる PFHS 法を 用いる 方法が良いと考えられる.これは,常法<sup>3)6)</sup>で生成する 沈殿粒子形は,X字形で大きいが,容易に破壊しやす く,沈殿剤の加え方によっては微細結晶が多数生成し混 在するため不均一形となり,沈殿分離に困難をきたすお それがあると考えられるからである.

又, PFHS 法を利用することによって, 無機材料にお ける均一粒子形結晶を得る手段として応用できるものと 考えられる.

更に,硫酸鉛沈殿粒子の結晶形の生成状態を表現する 方法の一つとして,雪の結晶のようなダイヤグラム<sup>16)</sup>を 作りたいと考えている.

終わりに、大阪大学池田重良教授,武庫川女子大学滝 山一善教授の御教示に感謝致しますとともに、実験に御 協力いただきました米村優子嬢,高橋一弘,松橋勝仁の 諸君に感謝の意を表します.

(1982 年9月,日本分析化学会第31) (年会及び1983 年10月,日本分析) 化学会第32年会において一部発表)

# 文 献

- I. M. Kolthoff, B. Von't : J. Am. Chem. Soc.,
   63, 817 (1959).
- 2) 水渡英二, 滝山一善: 電子顕微鏡, 8, 871 (1959).

報文

- 3) 滝山一善,山田ゆきえ,古川治美:分化,18, 728 (1969).
- K. Takiyama, E. Kozuki : J. Electron Microscopy, 18, 93 (1969).
- 5) 滝山一善,石井裕子:分化,28,531 (1979).
- 6) 鈴木幸彦:山形大学紀要(工学), 16, 77 (1980).
- 7) 滝山一善:科学と工業, 55, 314 (1981).
- 8) L. Gordon: Anal. Chem., 24, 459 (1952).
- 9) 太秦康光:分化, 6, 58 (1957).
- 10) 蟇目清一郎: "新分析化学講座", 5 巻, p. 227 (1959), (共立).
- 11) 滝山一善, ゴードン・ルイス : 分化, 10, 300, 418 (1961).
- 12) 滝山一善, 蟇目清一郎, L. Gordon:分化, 12, 985 (1963).
- 13) 大沢俊行, 鈴木幸彦, 真板邦次:工化, **71**, 1132 (1968).
- 14) 蟇目清一郎:分化, 32, 615 (1973).
- 15) ASTM Card, 5-0577.
- 16) 小林禎作:"六花の美",サイエンス叢書[N-12], (1980),(サイエンス社).

☆

Formation of lead sulfate precipitate by precipitation from homogeneous solution with sulfamic acid. Yukihiko SUZUKI and Hitoshi KAMADA (Department of Applied Chemistry, Faculty of Engineering, Yamagata University, 4-3-16, Jonan, Yonezawa-shi, Yamagata, 992)

The crystal growth process of lead sulfate precipitate

was examined by using an optical microscope, a scanning electron microscope and X-ray diffractometry. Lead sulfate precipitate was produced by the precipitation from homogeneous solution (PFHS) method on the reaction time  $(0.5 \sim 6.0 \text{ h})$  with lead nitrate  $(16.7 \times$ 10<sup>-3</sup> M) and sulfamic acid  $\{(16.7 \sim 83.5) \times 10^{-3} \text{ M}\}$  aqueous solution at 100 °C. The thin layer plate of lozenge crystal appeared at the beginning of reaction and at low concentration of sulfamic acid  $(16.7 \times 10^{-3})$ M). With continuing precipitation, the size of the crystals grew larger and the shape of them transformed gradually from thin hexagonal to thick hexagonal plates and finally to rectangular octahedron crystals. At higher concentration of sulfamic acid, crystals went through these growing steps more rapidly and then grew by the layer growth process. The strongest X-ray diffraction line of the lattice planes of the precipitate formed changed gradually with preceeding the reaction as follows;  $(0\ 0\ 2)$  (initial stage) $\rightarrow (1\ 0\ 2) \rightarrow (3\ 0\ 3) \rightarrow$  $(2 \ 1 \ 0) \rightarrow (1 \ 0 \ 2)$  planes(final stage). And, at higher concentration of sulfamic acid, the lattice planes transfered rapidly in a short time from the initial to the final stage.

(Received December 19, 1984)

#### Keyword phrases

lead sulfate precipitate; crystal growth process; precipitation from homogeneous solution; sulfamic acid; crystal shape transformation.